

エレクトロニクス部会ニュース

Vol. 4, No. 5 (通巻 No. 21)

平成 23 年 12 月 12 日(月)

部会ニュース Vol. 4, No. 5 (通巻 No. 21) をお届けします。内容は**次回幹事会**のご案内、**平成 23 年度第 5 回幹事会**の議事概要です。

第 5 回幹事会の主な議事内容は、**第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会報告**、**J. Chem. Eng. Japan へのレビュー論文執筆依頼**、**第 77 年会** 等についてです。また、**首都大学東京金村教授の講演** がありました。

(1) 平成 23 年度第 6 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。

1. 日時：平成 24 年 2 月 8 日(水) 14:00~17:30
2. 場所：住友ベークライト(株)会議室
3. 議題：来年度シンポジウム
化学工学会第 77 年会
来年度事業計画
本年度活動報告 等

(2) 平成 23 年度第 5 回幹事会

標記会議を 12 月 7 日(水)、住友ベークライト(株)にて開催しました。主な議事内容は次の通りです。

1. 第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会

11 月 2 日(水)、住友ベークライトにおいて開催されました。講演題目と講演者は次の通りです。参加者数は 46 名でした。

Technology Convergence in Semiconductor Materials Engineering

Seyong Oh(Seoul National University)

21 世紀に挑む「情報コミュニケーショントッパン」—液晶ディスプレイ用カラー
フィルター(LCD-CF)—

坂川 誠(凸版印刷)

半導体コート用ポジ型感光性 PBO 樹脂の開発

番場 敏夫(住友ベークライト)

三井化学の回路実装材料

田原 修二(三井化学)

スパッタイオンプレーティング法による Cu シード膜の作成

丸中 正雄(新明和工業)

高度プリント配線板のプロセスの構築

高木 清(高木技術士事務所)

Si 結晶薄膜作製プロセスの化学工学

羽深 等(横浜国大)

エレクトロニクスにおけるめっき技術

近藤 和夫(大阪府大)

2. J. Chem. Eng. Japan へのレビュー論文執筆依頼

化学工学会の英文論文誌 J. Chem. Eng. Japan のインパクトファクターを上げるために、論文誌編集委員長よりレビュー論文を同誌に投稿して頂きたいという依頼が参りました。

議論の結果、現在の所当部会には適当な執筆者はいないという返事をすることにしました。また、和文論文誌「化学工学論文集」に掲載された論文の中から適当な論文を選んで英訳し、それらを英文論文誌に掲載するのはどうかという意見もありました。

3. 化学工学会第 77 年会

平成 24 年 3 月 15 日(木)－17 日(土)、工学院大学新宿校舎において開催されます。講演募集締め切りは 12 月 9 日ですが、現在のところ、エレクトロニクスセッションへの講演申込は 2 件のみですので、少なくとももう 1 件講演申込をして頂くよう幹事一同に要請されました。

4. 講演

首都大学東京金村聖志教授より「三次元規則配列多孔体－電気化学デバイスへの応用」と題する講演をして頂きました。講演終了後大変活発な質疑応答と討論が行われました。

(3) 行事予定

1. 化学工学会第 77 年会

日時：平成 24 年 3 月 15 日(木)－17 日(土)

場所：工学院大学新宿校舎

懇親会は前日の 3 月 14 日(水)18:00 より京王プラザホテルにて 75 周年記念パーティを兼ねて開催されます。

2. 化学工学会第 44 回秋季大会

日時：平成 24 年 9 月 19 日(水)－21 日(金)

場所：東北大学